کد کنترل

806





عصر پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

دفترچه شماره ۳ از ۳



جم<mark>هوری اسلامی ایر</mark>ان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور «علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

آزمون ورودی دورههای دکتری (نیمهمتمرکز) ـ سال ۱۴۰۴ مهندسی متالورژی و مواد (کد ۲۳۵۹)

مدتزمان پاسخگویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵ سؤال

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحاني	ردیف
٣٠	١	٣٠	خواص فیزیکی مواد ـ ترمودینامیک ـ خواص مکانیکی مواد	١
40	۳۱	10	روشهای شناسایی و آنالیز مواد	۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

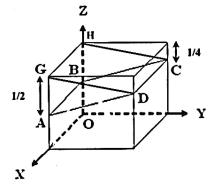
908A

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسانبودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

امضا:

خواص فیزیکی مواد ـ ترمودینامیک ـ خواص مکانیکی مواد:

۱- زاویه بین دو صفحه ABCD و CDGH در شبکه مکعبی زیر، چقدر است؟



$$\cos^{-1}(\frac{19}{11})$$
 (1

$$\cos^{-1}(\frac{1\Delta}{1Y})$$
 (Y

$$\cos^{-1}(\frac{1}{1})$$
 ($^{\circ}$

$$\cos^{-1}(\frac{17}{17})$$
 (4

در شبکه کریستالی ${f AB}_{f r}$ ، اتههای ${f A}$ نقاط ${f FCC}$ و اتههای ${f B}$ تمام موقعیتهای تتراهدرال را اشغال کردهاند.

وزن مخصوص این ترکیب برحسب $\frac{\mathrm{gr}}{\mathrm{cm}^{\mathrm{T}}}$ چقدر است؟ (عدد آووگادرو را $^{\mathrm{TT}}$ درنظر بگیرید.)

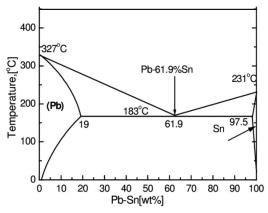
$$r_A = \frac{\sqrt{r}}{r}(A^\circ), r_B = \sqrt{r}(A^\circ)$$

$$\mathbf{M_A} = \mathbf{f} \circ \frac{\mathbf{gr}}{\mathbf{mol}} \ , \ \mathbf{M_B} = \mathbf{f} \Delta \frac{\mathbf{gr}}{\mathbf{mol}}$$

۳ – کدامیک از جهات بلوری زیر، بر صفحهای که دو جهت $\begin{bmatrix} 1 & \overline{7} & \Delta \end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix} \overline{\Delta} & 7 & \overline{\overline{\Delta}} \end{bmatrix}$ در آن واقع هستند، عمود است؟

$$\begin{bmatrix} \overline{F} & 11 & \overline{7} \end{bmatrix}$$
 (F

براساس دیاگرام فازی Pb-\$، علت بالاتر بودن استحکام آلیاژ Pb-\$ ه \$ ه \$ و Pb-\$ نسبت به فلز سرب خالص، به ترتیب، با کدام یک از مکانیسمهای استحکام دهی مواد توجیه می شود؟



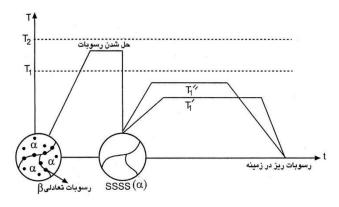
۱) استحکامبخشی محلول جامد ـ استحکامبخشی رسوبات پراکنده ـ استحکامبخشی رسوبات پراکنده

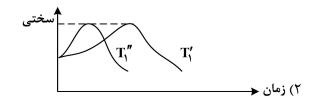
۲) استحکامبخشی محلول جامد _ استحکامبخشی رسوبات پراکنده _ استحکامبخشی ناشی از مخلوط یوتکتیک

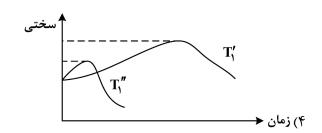
۳) استحکام بخشی رسوبات پراکنده ـ استحکام بخشی ناشی از مخلوط یوتکتیک ـ استحکام بخشی ناشی از مخلوط یوتکتیک

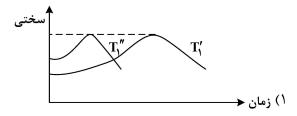
۴) استحکام بخشی محلول جامد ـ استحکام بخشی ناشی از مخلوط یوتکتیک ـ استحکام بخشی ناشی از مخلوط یوتکتیک

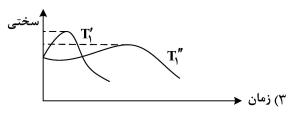
مراحل عملیات رسوب سختی یک آلیاژ در نمودار دما ـ زمان، بهصورت زیر رسم شده است. نمودار سختی برحسب زمان حرارت دادن محلول جامد فوق اشباع SSS(lpha) در دماهای $T_1^{\prime\prime}$ و $T_1^{\prime\prime}$ کدام است؟





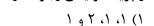


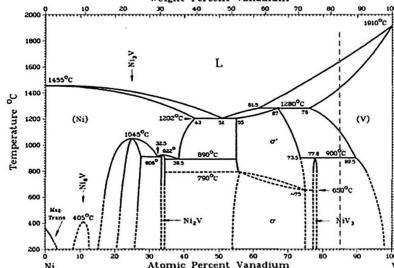




در نمودار تعادلی Ni-V نشان داده شده در شکل زیر، به ترتیب، چند استحاله یوتکتیکی، پریتکتیکی، یوتکتوئیدی Weight Percent Vanadium و پریتکتوئیدی وجود دارد؟

908A





- نظر به اینکه صفحه ماتانو (Matano) محل تلاقی دو قسمت زوج نفوذ در ابتدای فرایند نفوذ است که نسبت به سطوح جانبی زوج نفوذ تغییر مکان نمی بابد و صفحه کرکندال، محل اتصال دو قسمت زوج نفوذ است که با انجام فرایند نفوذ نسبت به سطوح جانبی زوج نفوذی و صفحه ماتانو تغییر مکان می یابد، کدام مورد درست است؟
- ١) محاسبه نفوذ نسبت به صفحه ماتانو، با استفاده از ضریب نفوذ درهم ولی نسبت به صفحه کرکندال، با استفاده از ضریب نفوذ ذاتی انجام میشود.
 - ٢) صفحه كركندال، نسبت به فضا ثابت است ولى صفحه ماتانو، نسبت به شبكه كريستالي ثابت است.
 - ۳) هر دو صفحه، نشان دهنده فصل مشترک دو قطعه زوج نفوذی هستند.
 - ۴) همه موارد
 - کدام نوع از حالات زیر، اثر بیشتری بر کار سختی فلزات دارد؟

در آلاییدن (doping خالص با اتمهای Ga در دمای ۱۱۰۰°C بهمدت ۳۶۰۰ ثانیه، در چه عمقی از Si (برحسب به $\frac{atom}{m^7}$ بابر $\frac{atom}{m^7}$ بابر بابر $\frac{atom}{m^7}$ میرسد؟ (غلظت سطحی اتمهای Ga بابر بابر $\frac{atom}{m^7}$ است. ضریب

 $\operatorname{erf}(1) = \circ/\Lambda \Delta$ در Si در Ga در ابرابر $\operatorname{erf}(1) = \circ/\Lambda \Delta$ در نظر بگیرید. $\operatorname{Si}(1) = \circ/\Lambda \Delta$

$$\Delta/F$$
 (F

در تغییر حالت رسوبگذاری بهصورت $lpha_{\mathbf{x}'}+eta_{\mathbf{x}''}+lpha_{\mathbf{x}'}$ ، در کدام حالت، رسوب عدسی شکل می شود؟ (δ انــرژی کرنشی و γ انرژی فصل مشترک است.)

$$\gamma$$
) δ کم و γ کم

ا)
$$\delta$$
 کم و γ زیاد

زیاد و
$$\gamma$$
 زیاد δ (۴

ریاد و
$$\gamma$$
 کم δ

 ${f A}={f A}$ و ${f B}$ در حالت مذاب و جامد، انحلال کامل دارند. محلول مذاب، رفتار ایده آل و محلول جامد، رفتار باقاعده دارد. چنانچه منحنیهای لیکوئیدوس و سالیدوس در دمای ${f K}\circ{f K}$ در ترکیب ${f X}_{f B}=\circ/{f Y}$ یک مینیمم مشترک از خود نشان دهند، مقدار ${f \Omega}$ در دمای فوق، برای محلول جامد ${f A}=\%$ کدام است؟ (برحسب کالری)

$$\Delta G_m^A = \text{Y} \circ \circ \circ - \text{YT} \ , \\ \Delta G_m^B = \text{Y} \circ \circ \circ - \text{YT} \ , \\ T_m^A = \Delta \circ \circ K \ , \\ T_m^B = \text{Y} \circ \circ K \ , \\ R = \text{Y} \frac{Cal}{mol.K}$$

$$\Delta V \Delta \circ (Y \qquad \qquad \mathcal{F} \Lambda \circ \circ (Y)$$

است. دانسیته گرافیت به الماس در دمای $1000 \, \mathrm{K}$ برابر $1000 \, \mathrm{K}$ برابر گرافیت به الماس در دمای $1000 \, \mathrm{K}$ برابر $1000 \, \mathrm{K}$ برابر $1000 \, \mathrm{K}$ و الماس به ترتیب $1000 \, \mathrm{K}$ و $1000 \, \mathrm{K}$ است. اگر فرض کنیم که تغییر حجم ناشی از تبدیل گرافیت به الماس وابستگی زیادی به دما و فشار نداشته باشد، حداقل فشاری که بتواند در دمای $1000 \, \mathrm{K}$ گرافیت را به الماس تبدیل کند، برحسب اتمسفر تقریباً چقدر است؟

$$R = \gamma \frac{Cal}{mol.K} = \lambda \gamma \frac{cm^{\gamma}.atm}{mol.K}$$

۱۳ - دمای نقطه سه گانه دی اکسید کربن، -39° است. فشار بخار دی اکسید کربن جامد، از رابطه زیر به دست می آید: $\ln P_{(atm)} = \frac{-7 \circ 8}{T} + 19$

اگر گرمای مولار ذوبشدن دی اکسید کربن برابر ۲۰۰۰ cal باشد، گرمای نهان تقطیر دی اکسید کربن برحسب کالری چقدر است؟

$$R = Y \frac{Cal}{mol \ K}$$

۱۶ - اگر آنتروپی تبخیر یک مایع برابر $\frac{J}{K}$ ۸۵ و حجم مولی بخار آن برابر ۲۵ لیتر باشد، با افزایش $^{\circ}/^{\circ}$ در فشار، نقطه جوش چقدر تغییر می کند؟

۱۵− مقداری مس مذاب در دمای ۱۰ درجه، زیر نقطه انجماد طبیعی خود قرار دارد. در این شرایط، انجماد تحت شرایط ایزوترم آغاز میشود. در این شرایط، چند درصد از مس منجمد میشود؟

$$L_f = \text{tight} \cdot \frac{Cal}{mol}, T_m = \text{tight} K$$

$$C_p^l = V_l \Delta \frac{Cal}{mol.K}, C_p^s = \Delta \frac{Cal}{mol.K}$$

در یک محلول دوتایی A-B در دمای ثابت $\ln \frac{a_A}{a_B}$ ، از رابطه زیر پیروی میکند. $\ln \gamma_B$ در محلول -18 در محلول A-B در محلول A-B در محلول A-B در محلول A-B در محلول دوتایی در محلول دوتایی در محلول داد در محلول داد در محلول دوتای در محلول داد در محلول در محلول داد در محلول داد در محلول داد در محلول د

$$\ln \frac{a_A}{a_B} = X_A + \ln \frac{X_A}{X_B}$$

$$-\circ_/\Delta$$
 (Y

۱۷ – با توجه به حالتهای استاندارد رائولتی (R) و هنری (H)، کدام یک از عبارات زیر، درخصوص انرژی آزاد استاندارد $(\overline{G}_A = G_A^\circ + RT \ln a_A)$ یک مول جزء A در محلول A - B (دارای انحراف منفی) درست است؟

$$G_{A(H)}^{\circ} < G_{A(R)}^{\circ}$$
 (7 $G_{A(R)}^{\circ} < G_{A(H)}^{\circ}$ (9

$$G_{A(R)}^{\circ} + G_{A(H)}^{\circ} = \circ$$
 (f $G_{A(R)}^{\circ} = G_{A(H)}^{\circ}$ (f

ست. نسبت $X_B = \circ/^*$ برابر با $X_B = \circ/^*$ برابر با $X_B = \circ/^*$ است. نسبت A - B برابر با A - B برابر با A - B است. نسبت A - B

 $(R=7rac{\mathrm{cal}}{\mathrm{mol.K}})$ کتیویته A در این حالت، چند برابر اکتیویته A در محلولی با $X_{\mathrm{A}}=\circ_/ \Lambda$ و دمای \circ \circ کلوین است \circ

X	o/ 1	o/ ۲	۰/۳	۰/۴	٥ _/ ۵	0/8	o/ Y	o/ /	o/ q	١	
ln(X)	- ۲ /٣	-1/8	-1/٢	-°/	-°/ Y	٥/٥	-۰ _/ ۳۵	-°/ ۲	-°/1	0	

۱۹ در آلیاژ مذاب ${f A}-{f B}$ ، جزء ${f A}$ از قانون هنری تبعیت می کند و ضریب اکتیویته آن به صورت رابطه زیر به دست (${f \gamma}_{f A}^{f \bullet}=\exp(-rac{{f \Lambda}\circ\circ}{T}+1/{f T}{f V})$) می آید. گرمای انحلال محلول، کدام عبارت است؟

$$\frac{-\mathsf{A} \circ \circ \circ}{\mathsf{R} \mathsf{X}_\mathsf{B}}$$
 (Y $-\mathsf{A} \circ \circ \mathsf{R} \mathsf{X}_\mathsf{B}$ ()

$$-\frac{\mathsf{A} \circ \circ \circ}{\mathsf{RX}_\mathsf{A}}$$
 (4 $-\mathsf{A} \circ \circ \mathsf{RX}_\mathsf{A}$ (4

AB تا AB درصد وزنی از قانون هنری پیروی کرده و شیب خط هنری در AB تا AB در AB در AB در AB در AB است. با اکسیداسیون آلیاژ مذاب حاوی AB در AB در AB در AB اکسیدی جامد روی سطح مذاب به صورت AB خالص تشکیل می شود. تغییر انرژی آزاد استاندارد اکسیداسیون AB خالص برابر AB حیلوکالری بر مول در AB خالص تشکیل می شود. تغییر انرژی آزاد استاندارد اکسیداسیون AB خالص در AB خالص در AB در دمای AB و AB به ترتیب در AB در دمای AB در درصد وزنی AB در درصد وزنی AB در درصد وزنی بی نهایت رقیق بر حسب کیلوکالری بر مول، تقریباً چقدر است؟

- ۲۱ کدام مورد درخصوص حساسیت آهنگ رشد ترک خستگی به ساختار، درست است؟
 - ۱) آهنگ رشد ترک، به اندازه دانه بستگی ندارد.
 - ۲) اندازه منطقه مومسان، تأثیری بر حساسیت ندارد.
 - ٣) وقتى حساس است كه منطقه مومسان رأس ترك، از اندازه دانه كوچكتر باشد.
 - ۴) وقتی حساس است که منطقه مومسان رأس ترک، از اندازه دانه بزرگتر باشد.
- -77 نتیایج تجربیی روی یک فیولاد آلیساژی نشسان مسی ده کسه -77 -77 نتیایج تجربیی روی یک فیولاد آلیساژی نشسان مسی ده کسه -77 ممچنین بررسی -77 -77 ممچنین بررسی -77 ممچنین بررسی -77 ممچنین بررسی -77 این فولاد هیچ نقص و یا ریز ترکی نیست. به نظر شیما اگر ترکهای بزرگ تر از یک میلی متر) مشخص کرد که در این فولاد هیچ نقص و یا ریز ترکی نیست. به نظر شیما اگر ممکن است یا این فولاد تحت بارگذاری سیکلی با -77 و -77 و -77 قرار گیرد، آیا شکست خستگی ممکن است یا خیر؟ چرا؟

$$\Delta k < \Delta k_{th}$$
 کیر، چون (۲ $\Delta k > \Delta k_{th}$ نعیر، چون ۴ $\Delta k > \Delta k_{th}$ پله، چون ۴ $\Delta k > \Delta k_{th}$ پله، چون ۴

۲۳− قطعهای تحت تنش تکراری صفر تا ۳۰۰MPa قرار می گیرد. بررسی سطح شکست نشان می دهد که در طول ترک ۲۳− مطعهای تحت نشان می دهد که در طول ترک ۲۳۳۸، آهنگ رشد ترک ۲۳۳۸، آهنگ رشد ترک ۱۳۳۸، آهنگ رشد ترک از رابطه پاریس کنام است؟

۲۴ برای تعیین چقرمگی شکست آلیاژی از آلومینیم با مشخصات طبق جدول زیر، نمونههای CTS با ضخامت ۱cm و طول
 ترک ۴ cm آماده می شود. کدام مورد درخصوص اعتبار چقرمگی شکست کرنش صفحه ای درست است؟ چرا؟

شماره آلياژ	شرايط	k _{\c} MPa√m	σ _{ys} MPa
١	۷1 ۷ λ Τ۶۵1	74	۵۷۰
۲	νινλΤνρώι	٣٢	۴۸۰

- ١) آلياژ ١ نامعتبر است، چون ضخامت با شرايط سازگار نيست.
- ۲) آلیاژ ۲ معتبر است چون ضخامت و طول ترک با شرایط سازگار است.
- ۳) آلیاژ ۱ معتبر است چون ضخامت و طول ترک با شرایط سازگار است.
- ۴) آلیاژ ۲ نامعتبر است چون ضخامت و طول ترک با شرایط سازگار نیست.
- ورقی فولادی دارای استحکام کششی MPa و $0 \circ 0 = 1$ است. اگر قطعهای از این ورق دارای ترکی داخلی به طول $\frac{19}{\pi}$ و $\frac{19}{\pi}$ و تحت تنش کششی عمود بر ترک قرار گیرد، درصد کاهش استحکام کدام است؟

$$(E = \Upsilon \circ \circ GPa, G = \Upsilon \circ {}^{\varphi}J/m^{\Upsilon})$$

۲۶ فلز A با سیستم لغزش < 110 و فلز B با سیستم لغزش < 111 با مدول برشی یکسان را درنظر A با کیرید. کدام مورد درخصوص حداکثر استحکام برشی نظری (تئوری) درست است؟

$$au_{max\,A} = au_{max\,B}$$
 (Y
$$au_{max\,A} < au_{max\,B}$$
 ()

$$\tau_{\max A} = \circ / \Delta \tau_{\max B}$$
 (* $\tau_{\max A} > \tau_{\max B}$ (*

777

 $^{\circ}$ پارامتر شبکه $^{\circ}$ Ni و $^{\circ}$ Ni $^{\circ}$ Ni $^{\circ}$ است. افزودن $^{\circ}$ Ni $^{\circ}$ Ni $^{\circ}$ Ni $^{\circ}$ Ni $^{\circ}$ درصد استحکام آلیاژ اولیه میرسد؟ (فرض کنید سایر پارامترها تغییر نمیکند و تغییرات استحکام فقط ناشی از کرنش ناسازگاری باشد و $^{\circ}$ در درنظر بگیرید.)

۲۸- اطلاعات خزشی یک فولاد زنگنزن شامل آهنگ خزش در دماهای مختلف و در تنش MPa بهصورت زیر

دما (°C)	$(\frac{1}{\sec})$ آهنگ خزش
977	10-1

ارائه شده است. انرژی فعال سازی خزش در تنش اشاره شده، چند $rac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$ است؟

- -r49ln10 (1
- -174/2ln10 (T
- 174/2ln10 (T
 - 749ln10 (4
- ۲۹− اگر استحکام تسلیم فولاد به کاررفته در ساخت مخزن تحتِفشار استوانهای جدار نازک ۲۰۰MPa و قطر خارجی مخزن سلیم مخزن (بر طبق معیار تسلیم مخزن (بر طبق معیار تسلیم فون میزز) می شود، چند MPa است؟

$$\frac{1}{\sqrt{r}}$$
 (7 $\frac{r}{\sqrt{r}}$ (1

$$\frac{\Delta}{\sqrt{r}}$$
 (* $\frac{{\mathfrak q}_{/\Delta}}{\sqrt{r}}$ (*

-۳۰ قطعه ای از جنس فولاد داریم. تنش وارد بر این قطعه، نصف استحکام کششی فولاد موردنظر است. با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول زیر، برای اینکه بتوانیم استحکام کششی قطعه مزبور را از ۱۸۰۰MPa به ۲۰۰۰ افزایش دهیم، حد تشخیص عیوب در روش آزمون غیرمخرب که برای بازرسی قطعات به کار می رود، بیش از چند میلی متر باید باشد؟ $(\pi = \pi)$

UTS (MPa)	$K_{1c}(MPa\sqrt{m})$		
١٨٠٠	90		
Y 000	۴٥		

۲ (۱

1/0 (٢

۱ (۳

°/0 (4

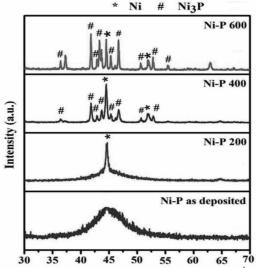
روشهای شناسایی و آنالیز مواد:

۳۱ اثر درجه حرارت نمونه بر الگوی پراش پرتو ایکس، مطابق با کدام مورد است؟

۱) کاهش شدت قلههای پراش _ افزایش میزان زمینه الگو _ کاهش بیشتر شدت قلهها با افزایش زاویه پراش
 ۲) افزایش شدت قلههای پراش _ افزایش میزان زمینه الگو _ کاهش کمتر شدت قلهها با افزایش زاویه پراش
 ۳) کاهش شدت قلههای پراش _ کاهش میزان زمینه الگو _ کاهش بیشتر شدت قلهها با افزایش زاویه پراش

۴) کاهش شدت قلههای پراش _ افزایش میزان زمینه الگو _ کاهش کمتر شدت قلهها با افزایش زاویه پراش

۳۲ - پوشش نیکل ـ فسفر در شرایط بعد از تشکیل رسوب آن و نیز بعد از عملیات حرارتی در ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد، تحت آزمون پراش سنجی پر تو ایکس با لامپ مس قرار گرفته است. با توجه به الگوهای پراش پر تو ایکس، کدام مورد درست است؟



۱) پوشش در ابتدا آمورف است و پرتو ایکس را پراش نمی دهد. در دماهای پایین تر، میزان بلورینگی پوشش کمتر است.

با بالا رفتن دمای آنیل، تنش پسماند کاهش یافته و پهنای قلههای پراش بیشتر میشود.

شبکه بلوری نیکل، مکعبی و فسفید نیکل، غیرمکعبی است.

۲) پوشش در ابتدا آمورف است و هیچ خط پراش ندارد.

هرچه دمای آنیل بالاتر باشد، میزان بلورینگی پوشش کمتر میشود.

در دماهای پایین تر، پهنای قلههای پراش به دلیل تنش پسماند بیشتر است.

شبکه بلوری نیکل، bcc و فسفید نیکل، fcc است.

۳) پوشش در ابتدا آمورف است و خطوط پراش مشخص ندارد.

هرچه دمای آنیل بالاتر باشد، میزان بلورینگی پوشش بیشتر میشود.

در دماهای پایین تر، پهنای قلههای پراش به دلیل نانوساختاری بیشتر است.

شبکه بلوری نیکل، مکعبی و فسفید نیکل، غیرمکعبی است.

۴) یوشش در ابتدا آمورف است و پرتو ایکس را پراش نمی دهد.

در دماهای پایین تر، میزان بلورینگی پوشش کمتر است.

در دماهای پایین تر، پهنای قلههای پراش به دلیل تنش پسماند بیشتر است.

شبکه بلوری نیکل، bcc و فسفید نیکل، fcc است.

۳۳ مقدار بیشینه طول موج پرتو ایکس مشخصه یک لامپ که بتواند پراش از درجه دوم مادهای با ساختمان بلوری مکعبی ساده با ثابت شبکه ۱/۷ آنگستروم را تأمین نماید، چند آنگستروم است؟ (ساختمان بلوری به گونهای است که تمام صفحات، شدت پراش دارند.)

°,47∆ (4° °,1∧∆ (1°

۳۴ - حضور تنش کششی پسماند یکنواخت (uniform) بر یک صفحه بلوری، چه تأثیر بارزی بر قله پراش آن در روش پراشسنجی پرتو ایکس دارد؟

۱) جابه جایی قله پراش صفحه به سمت زاویه پراش بیشتر

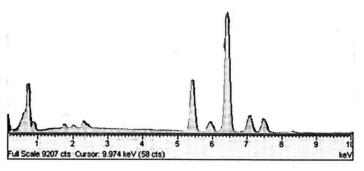
٢) افزايش زمينه الگو و افزايش شدت قله يراش صفحه

٣) افزايش شدت قله يراش صفحه، بدون تأثير بر زمينه الگو

۴) جابهجایی قله پراش صفحه به سمت زاویه پراش کمتر

۳۵- طیف تفکیک انرژی پرتو ایکس (Energy Dispersive Spectroscopy)، مربوط به کدام ماده است؟

Element	Ka	КВ	Læ	Lβ	Kedge
С	0.27				0.28
N	0.39				0.40
O	0.52				0,53
F	0.67				0.69
Mg	1.25	1.30			1.31
Al	1.48	1.56			1.56
Si	1.74	1.84			1.84
P	2.01	2,14			2.14
Ca	3.69	4,01			4.34
Ti	4.51	4.93	0.452	0.458	4,96
V	4.95	5.43	0.511	0.585	5.46
Cr	5.41	5.95	0.573	0.654	5.98
Mn	5.90	6.49	0.637	0.721	6.54
Fe	6.40	7.06	0.705	0.792	7.11
Co	6.93	7.65	0.776	0.870	7.71
Ni	7.47	8.26	0.852	0.941	8.34
Cu	8.04	8.90	0.930	1.02	8.99
Zn	8.63	9.57	1.01	1.10	9.67
Zr	15.7	17.64	2.29	2.46	18.0
Mo	17.42	19.60	2.04	2.12	20.0
Ag	22.16	24.92	2.98	3.22	25.5
Ba	32.01	36.82	4.46	4.83	37.4
W	58.65	67.09	8.36	9.67	69,5
Au	67.89	77.78	9.66	11.40	80.7
Pb	73.88	84.70	10.50	12.54	88.0
U	96.55	110.9	13.52	17.02	115.6



۲) فولاد زنگنزن

۱) ترکیب بین فلزی FeTi

۴) جدن خاکستری

۳) فولاد ساده کربنی

۳۶ – سطح شکست ترد یک آلیاژ، شامل چه جلوهای است و توسط کدام سیگنال و آشکارساز به تصویر کشانده میشوند؟

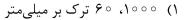
۱) ديمپل (حفرات) ـ الكترون ثانويه ـ داخل عدسي (In ـ lense

۲) الگوى رودخانهاى ـ الكترون ثانويه ـ داخل عدسى (In _ lense)

۳) الگوی رودخانهای ـ الکترون ثانویه ـ (ET (Everhard ـ Thornley تحت بایاس منفی

۴) الگوى رودخانهاى _ الكترون برگشتى _ (ET (Everhard _ Thornley تحت باياس مثبت

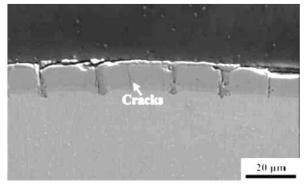
۳۷- تصویر میکروسکوپی نمونهای، با لایه سطحی ترکخورده، در شکل دیده میشود. اگر طول خط اندازه روی تصویر ۲ سانتیمتر باشد، بزرگنمایی تصویر و میانگین چگالی ترک بهترتیب کدام است؟



۲) ۱۰۰۰۰، ۶۰ ترک بر میلیمتر

۳) ۱۰۰۰، ۱۰۰۰ ترک بر سانتی متر

۴) ۵۰۰۰، ۲۰۰ ترک بر سانتی متر

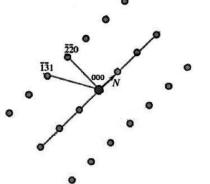


۳۸ در میکروسکوپ الکترونی روبشی، کدام مورد درست است؟

- 1) کنتراست مغناطیسی نمونهای که بردار میدان مغناطیسی آن به لحاظ تقارن بالای ساختمان بلوری در داخل ماده بسته می شود، توسط سیگنال الکترون ثانویه حاصل می شود.
- ۲) کنتراست مغناطیسی نمونهای که بردار میدان مغناطیسی آن به خارج از سطح ماده نشت دارد، به کمک سیگنال
 الکترون برگشتی حاصل میشود.
 - ۳) با افزایش ولتاژ میکروسکوپ الکترونی، کنتراست کاتدولومینسانس در یک آلیاژ فلزی دوفازی افزایش مییابد.
 - ۴) كرنشهاي باقيمانده در نمونه، موجب انحناي جفت خطوط الگوي كانالي الكتروني ميشود.

- ۳۹ برای متالوگرافی و بررسی میکروسکوپی بعضی از فلزات، از الکتروپولیش (Electropolishing) و الکترواچ −۳۹ (Electropolishing) استفاده می شود. کدام مورد درخصوص این روشها درست است؟
- ۱) الکتروپولیش یک فرایند الکتروشیمی است که شامل کاتد، آند و الکترولیت است. ماده را فقط از میکروقلهها بر میدارد و زبری را کاهش میدهد. الکترواچ مشابه الکتروپولیش است که در شرایطی متفاوتی انجام میشود، لایه نازکی از کل سطح فلز برمیدارد و مشاهده اجزای ساختاری را ممکن میسازد.
- ۲) الکتروپولیش عکس فرایند آبکاری الکتریکی است که شامل کاتد، آند و الکترولیت است. ماده را از میکروقلهها برمیدارد و زبری را کاهش میدهد. الکترواچ مشابه آبکاری الکتریکی است که در محلول اسیدی انجام میشود. لایه نازکی از کل سطح فلز برمیدارد و مشاهده اجزای ساختاری را ممکن میسازد.
- ۳) الکتروپولیش یک فرایند الکتروشیمی است که شامل کاتد، آند و الکترولیت است. ماده را از کل سطح فلز برمیدارد و با صاف کردن میکروقلهها، زبری را کاهش میدهد. الکترواچ مشابه الکتروپولیش است. که در الکترولیت متفاوتی انجام میشود. ماده را بهطور انتخابی از سطح فلز بر میدارد و مشاهده اجزای ساختاری را ممکن میسازد.
- ۴) الکتروپولیش مانند فرایند آبکاری الکتریکی است که شامل کاتد، آند و الکترولیت است. ماده را از میکروقلهها برداشته و در فرورفتگیها رسوب می کند و زبری را کاهش می دهد. الکترواچ عکس آبکاری الکتریکی است که در محلول اسیدی انجام می شود. لایه نازکی از کل سطح فلز برمی دارد و مشاهده اجزای ساختاری را ممکن می سازد.
 - ۴۰ کدام مورد، درخصوص میکروسکوپی الکترونی عبوری درست است؟
- ۱) کنتراست زمینه تاریک (Dark field) یک فاز، بعد از اخذ کنتراست زمینه روشن و خارج کردن روزنه شیء و روزنه ناحیه منتخب و شیء با تغییر فاصله کانونی عدسی شیء بر صفحه فلورسانس تشکیل می شود.
- ۲) کنتراست زمینه تاریک (Dark field) یک فاز، بعد از اخذ الگوی پراش الکترونی آن و خارج کردن روزنههای ناحیه منتخب و شیء بدون تغییر فاصله کانونی عدسی شیء بر صفحه فلورسانس تشکیل می شود.
- ۳) کنتراست زمینه تاریک (Dark field) یک فاز، بعد از اخذ کنتراست زمینه روشن و وارد کردن روزنه ناحیه منتخب بر آن، بدون تغییر فاصله کانونی عدسی شیء بر صفحه فلورسانس تشکیل می شود.
- ۴) کنتراست زمینه تاریک (Dark field) یک فاز، بعد از اخذ الگوی پراش الکترونی آن و وارد کردن و تنظیم روزنه شیء بر یکی از نقاط الگوی پراش و سپس با تغییر فاصله کانونی عدسی شیء بر صفحه فلورسانس تشکیل میشود.
- به منظور بررسی یک نمونه سرامیکی با میکروسکوپ الکترونی روبشی و تعیین ترکیب شیمیایی با دستگاه ${
 m EDS}$ لازم است نمونه پوشش دهی شود تا پدیده شارژ نمونه کاهش یابد. کدام نوع پوشش ترجیح داده می شود ${
 m EDS}$

(Spot Electron Diffraction الگوی پراش الکترونی (Zone Axis) صفحه N و محور ناحیه (Miller Index) باخص (Pattern) مفحه المحتمان بلوری مکعبی به ترتیب، کدام است؟



- $[11\overline{2}]_{e}[11\overline{1})$ (1)
- $[130]_{\mathfrak{g}}[\overline{1}11)$ (1
- $[1\overline{1}\overline{2}]$ $_{9}$ $(\overline{1}1\overline{1})$ $_{7}$
- $[\overline{2}\,\overline{1}\,\overline{1}]_{e}(3\,\overline{1}1)$ (4)

- ۴۳ قطعهای از آلیاژ آلومینیم سیلیسیم دچار سایش شده و سطح آن خراش برداشته است. برای مطالعه توزیع ذرات ناخالصیها در کف خراش و مقایسه آنها با سطح سالم، کدام روش و به چه دلیل قابل استفاده است؟
- ۱) نقشهبرداری پرتو ایکس (X-ray mapping) ـ تمرکز عناصر موجود را با رنگهای مختلف تا عمق یک میکرومتر نشان می دهد.
- ۲) طیف سنجی رامان (Raman spectroscopy) ـ عمق اثـر چنـدمیکرومتری دارد و حالـت شـیمیایی اتـمهای
 ناخالصی را آشکار میسازد.
- ۳) نقشهبرداری پرتو ایکس (X-ray mapping) ـ تمرکز عناصر موجود را با رنگهای مختلف تا عمق چند آنگستروم نشان میدهد.
 - ۴) طیف سنجی رامان (Raman spectroscopy) _ عمق اثر بسیار کمی دارد و پیوند بین مولکولها را آشکار میسازد.
- خود نیم و لایه پیوستهای به ضخامت حدود نیم در فرایند نیتروژندهی قرار گرفته و لایه پیوستهای به ضخامت حدود نیم میکرومتر روی آن تشکیل شده است. برای شناسایی این لایه روی سطح نمونه، آزمون EDS انجام شد و ترکیب شیمیایی طبق جدول زیر بهدست آمد. محتمل ترین ماده تشکیل شده روی سطح چیست؟

Element	Weight 7.	Atomic 7.
C	o/ 1	۰/۳
Cr	40,0	٣ ٢/٢
Ni	۸,۴	9/0
N	10/ ٢	۳۰/۶
Fe	41/4	٣٥/ ٩

Fe_{*}N (1

CrN (Y

۳) محلول جامد فوقاشباع نیتروژن در آهن

۴) محلول جامدی با ترکیب شیمیایی مشابه فولاد زنگنزن

۴۵ کدام مورد، درخصوص دستگاههای تعیین ترکیب شیمیایی درست است؟

- ۱) تعیین ترکیب شیمیایی همه مواد جامد، می تواند توسط روش طیفسنجی انتشار نور (OES) انجام شود.
- ۲) دقت تعیین مقدار عناصر در روش طیفسنجی پلاسمای جفت القایی (ICP)، میتواند در حد یک صدم در صد وزنی باشد.
- ۳) تعیین ترکیب شیمیایی تمامی عناصر مواد جامد بلوری و آمورف در روش طیفنگار پرتو ایکس فلورسانس (XRF)، با برانگیخته شدن پرتو ایکس ثانویه آنها صورت می گیرد.
- ۴) در روش طیفسنجی جرمی یون ثانویه (SIMS)، ترکیب شیمیایی عنصری سطوح و لایههای نازک مـواد بلـوری و غیربلوری از طریق بمباردمان سطح با یون اولیه و اندازه گیری یونهای ثانویه حاصل توسط آشکارسـاز تعیـین میشود. مقادیر عناصر می توانند بسیار اندک باشند.